微电子器件物理 第八周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期: 2020年11月3日

作业内容:

目录

I IV作业 1

II 非理想 5

Part I

IV 作业

Problem 选择

1) c 2) b 3) d 4) e

Problem 计算 1

SubProblem a

如图1。

SubProblem b

注意到电通量连续,因此电场有突变,如图2。

SubProblem c

是的, 因为没有电流通过。

SubProblem d

SubProblem e

$$p_{fb} = n_i \exp(E_i - E_F)/k_B T$$
$$= 10^{10} e^{0.51 eV/0.026 eV} = 3.3026 \cdot 10^{18} cm^{-3}$$

SubProblem f

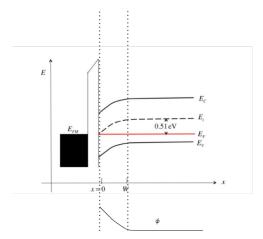


图 1: 半导体内静电势变化

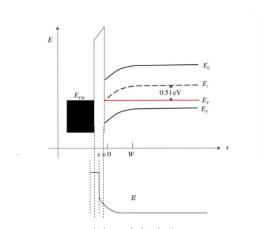


图 2: 电场变化

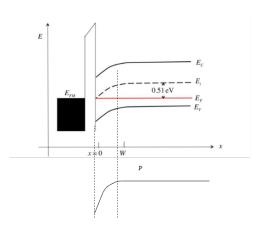


图 3: 空穴浓度变化

 $p_{surface} = n_i = 10^{10} cm^{-3}$

SubProblem g

$$\varphi_S = \Delta E_i = 0.51 eV$$

SubProblem h

 $V_G = 0$, 因为在交界后未产生能带弯曲。

SubProblem i

根据
$$E_S = \left[\frac{2qN_A}{K_S\epsilon_0}\phi_S\right]^{1/2}$$
 ,以及电通量关系 $E_{ox} = \frac{K_S}{K_O}E_S$,得到 $\Delta\phi_S = E_{ox}x_o$
$$\Delta\phi_S = x_o\frac{K_S}{K_O}\sqrt{\frac{2qN_A\phi_S}{K_S\epsilon_0}}$$

$$= \frac{x_o}{K_O\epsilon_0}\sqrt{2qN_A\phi_SK_S\epsilon_0}$$

$$= \frac{1.1e - 7}{3.9 \cdot 8.8500e - 14}$$

$$\sqrt{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-16} \cdot 11.8 \cdot 8.85 \cdot 10^{-14} \cdot 3.3 \cdot 10^{18} \cdot 0.51}$$

$$= 0.23916V$$

Problem 计算 2

SubProblem a

金属半导体没有功函数差,两侧费米能级对齐没有平带电压, $V_{FB}=0$ 。

SubProblem b

$$V_G = \phi_S + \Delta \phi_{ox}$$

$$\Delta \phi_{ox} = E_{ox} x_o$$

$$E_{ox} = \frac{K_S}{K_O} E_S$$

$$E_S = \left[\frac{2qN_A}{K_S \epsilon_0} \phi_S \right]^{1/2}$$

联立

$$V_G = \phi_S + 0.30292\sqrt{\phi_S} = 1$$
$$\phi_S = 0.86^2 = 0.7396V$$

SubProblem c and d

在(b)中已经计算过,

$$E_S = 782733.54786V/cm$$

$$E_{ox} = 3.0256E_S = 2368270.73456V/cm$$

SubProblem e

耗尽区宽度满足

$$W = \left[\frac{2K_{\rm S}\varepsilon_0}{qN_{\rm A}}\phi_{\rm S}\right]^{1/2} = 0.0000018898cm$$

SubProblem f

$$Q_B = -\sqrt{2q\kappa_S\varepsilon_0 N_A \phi_s}$$

$$Q_S = Q_B = -0.00000081741C/cm^2$$

SubProblem g

由电荷平衡 $Q_G = 0.00000081741C/cm^2$

SubProblem h

$$\Delta\phi_{ox} = E_{ox}x_o = 0.26051V$$

SubProblem i

$$V_{\rm T} = 2\phi_{\rm F} + \frac{K_{\rm S}x_{\rm o}}{K_{\rm O}}\sqrt{\frac{4qN_{\rm A}}{K_{\rm S}\varepsilon_0}\phi_{\rm F}}$$

$$\phi_F = \frac{k_B T}{a} \ln \frac{N_A}{n_i} = 0.50476V$$

带人: $V_T = 2 \cdot 0.50476 + 0.30436 = 1.3139V$

Problem 计算 3

SubProblem a

夹断之前

$$I_{\rm DS} = \frac{Z\bar{\mu}_{\rm n}C_{\rm o}}{L} \left[(V_{\rm GS} - V_{\rm T}) V_{\rm DS} - \frac{V_{\rm DS}^2}{2} \right]$$

修改为

$$I'_{\rm DS} = \frac{Z\bar{\mu}_{\rm n}C_{\rm o}}{L} \left[(V'_{\rm GS} - V_{\rm T}) V'_{\rm DS} - \frac{V'^{2}_{\rm DS}}{2} \right]$$

饱和后

$$I_{\mathrm{Dsat}} = \frac{Z\bar{\mu}_{\mathrm{n}}C_{\mathrm{o}}}{2L} \left(V_{\mathrm{G}} - V_{\mathrm{T}}\right)^{2}$$

修改为

$$I'_{\mathrm{Dsat}} = \frac{Z\bar{\mu}_{\mathrm{n}}C_{\mathrm{o}}}{2L}\left(V'_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{T}}\right)^{2}$$
 其中 $V'_{GS} = V_{GS} - (V_{S} + I'_{DS}R_{S})$, $V'_{DS} = V_{D} - I'_{DS}R_{D} - (V_{S} + I'_{DS}R_{S})$

可以预见的将会修正为四次方程。

SubProblem b

线性区

$$I_{\rm DS} = \frac{Z\bar{\mu}_{\rm n}C_{\rm o}}{L} \left[\left(V_{\rm GS} - V_{\rm T} \right) V_{\rm DS} \right]$$

修正

$$I_{\rm DS} = \frac{Z\bar{\mu}_{\rm n}C_{\rm o}}{L} \left[\left(V_G - \left(V_S + I'_{DS}R_S \right) - V_{\rm T} \right) \left(V_D - I'_{DS}R_D - \left(V_S + I'_{DS}R_S \right) \right) \right]$$

显然, R_S 或者 R_D 越大,线性区电流越小。在饱和区, R_D 影响忽略, R_S 越大,电流越小。

Part II

非理想

Problem 选择

1) d 2) b 3) b

Problem 解答

SubProblem a

$$\Delta V_G = -\frac{Q_F}{C_O} = -\frac{Q_F}{\frac{K_O \epsilon_0}{t_O}} = -\frac{1e11q}{0.0000023600} = 0.0067881V$$

引起负的偏移。

改变阈值的原理: 在氧化层的电容中引入电荷, 进而改变经过栅的电压降落。

SubProblem b

$$\Delta V_G = -\frac{Q_F}{C_O} = 6.81e3 \cdot V_{G,(a)} = 0.046227V$$